



*Рис. 4.* Формирование микрорельефной структуры в форме решетки микроизображений в слое фоторезиста (а).

Микрорельеф одного из идентифицирующих микроизображений (б):

1 – матрица микроизображений; 2 – микрорельефная структура; 3 – фоторезист; 4 – стеклянная основа; 5 – идентифицирующее изображение

*Fig. 4.* Formation of a microrelief structure in the form of a microimage array in a photoresist layer (a).

Microrelief of one of the identifying microimages (b):

1 – microimage matrix; 2 – microrelief structure; 3 – photoresist; 4 – glass substrate; 5 – identifying microimage